VOL. 51, 1514

for etching of Ti alloys. To decrease the soly, of H in  $\alpha + \beta$  and  $\beta$ -Ti alloys, 10-10-1 mole/l. PdCl2 was introduced into the soln. M-174965f Chemical vapor deposition of uranium and 174965f Chemical vapor deposition of uranium and plutonium. Crisler, Larry R.; Eggerman, William G. (United States Atomic Energy Commission) U.S. 3,832,222 (Cl. Y. 17-107,2R; C 23c), 27 Aug 1974, Appl. 318,807, 27 Dec 1972, 17-107,000 U or Pu coatings are obtained at 600-900° on 2 substrates such as quartz by exposure to and decompon of risicyclopentadienide vapor. Suitable app. for the process is tricyclopentadienide vapor. Suitable app. for the process is tricyclopentadienide vapor. Suitable app. for the process is tricyclopentadienide vapor. Suitable app. for the process is wricyclopentadienide vapor. Suitable app. for the process is uricyclopentadienide vapor. Suitable app. for the process is writing at 160°. Coatings 2-3  $\mu$  thick are deposited at  $\sim$ 0.5 floompd. Thus, a U deposit was formed on quartz at 800° and  $\mu$ 7min. Thus, a U deposit was formed on quartz at 800° and  $\mu$ 7min.

(Imperial Chemical Industries Ltd.) Ger. Offen. 2,404,926 (Cl. (Imperial Chemical Industries Ltd.) Ger. Offen. 2,404,926 (Cl. 23c, G.11b). 14 Aug 1974, Brit. Appl. 5091/73, 01 Feb 1973, 01 Proceeds of pp. Electroless metal plating of substrates which are coated with a photosensitive sensitizing layer contg. a bipyridinium with a photosensitive sensitizing layer contg. a bipyridinium compd. (i.e., N.N'-bis(4-cyanophenyl)-4,4-bipyridinium chloride is improved by treatment after activation with PdCl2 and before plating. An aq. reducing agent, such as 1-20 g NaH2PO2/l. is added. This treatment allows redn. of the uv irradn time required to develop desired patterns on the sensitized surface As a result, the final metal plating has a more uniform

As a resure, one since increase processes appearance without having uneven metal coatings on overdeveloped sites.

174967h Forming aluminum diffusion coatings. Baldi 174967h Forming aluminum diffusion coatings. Baldi Alfonso; Damiano, Victor V. (Office National d'Etudes et de Alfonso; Damiano, Victor V. (Office National d'Etudes et de Alfonso; Damiano, Victor V. (ON.E.A.)) Ger. Offen. 2,404437 (CI. C 23c), 01 Aug 1974, US. Appl. 328,378, 31 Jan 1973; 23 (CI. C 23c), 01 Aug 1974, US.

>160° and then immersing in an aq. soln. contg. inorg. compds.

Many colors are available and are weather resistant.

If 4973 Vacuum evaporation of metal. Kobayashi,
If 4973 Vacuum evaporation of metal. Kobayashi,
Yoshihiko; Kanbayashi, Tetsusabura, Okada, Akira; Komazawa,
Yoshihiko; Kanbayashi, Tetsusabura, Okada, Akira; Komazawa,
Toshihiko; Kanbayashi, Tetsusabura, Okada, Akira; Komazawa,
Ionapan, Soninisa, Komuro, Keigo (Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd.)
Japan, 1970; 3 pp. Vacuum deposition of a metal melted in a crucible is aided by adding an element reactive to O. A free crucible is aided by adding an element reactive to O. A free crucible is aided by adding an element reactive to O. A free logical control of crucible and metal involved. Thus, Fe was melted in an Al20 crucible and smetal involved. Thus, Fe was melted in an Al20 crucible and smoothly evapd, and deposited on the shield plate. The Fe was melted in an Al20 crucible and smoothly evapd, and deposited on the shield plate. The Fe was aluminum or its alloys. Nakatsugawa, Koji (Furukawa aluminum or its alloys. Nakatsugawa, Koji (Furukawa aluminum or its alloys. A pp. The treatment is characterized by immersing the anodized Al or its alloys in an characterized by immersing the anodized Al or its alloys in an characterized by immersing the anodized Al or its alloys in an characterized by immersing the anodized Al or its alloys. The anodic oxide film has an improved resistance against flexis. Hesological contest of conder sold and kept at 20° at the cd. 13 A/dm. for 30 min, and the subjected to sealing treatment by immersion in an ag. soln, contest and anodic oxide film has an improved resistance and improved resistance against alkalies.

The anodic oxide film has an improved resistance and improved resistance against alkalies.

The anodic oxide film has an improved resistance against alkalies and a clean surface appearance. Thus, extruded A was alkalies and a color surface appearance and improved resistance against alkalies and as of solution of the co

## Best Available Copy

60 Int · Cl · 69日本分類 12 A 49 C 23 b 9/02

18日本国特許庁

昭49-14621

特 許

5

磁公告 昭和 49年(1974) 4月 9日

発明の数 2

(全4質)

1

図アルミニウム又はアルミニウム合金の陽極酸化 皮膜の封孔処理方法

和符 顧 昭 4 5 - 8 1 0 3 6

顧 昭45(1970)9月16日 经出

份稅 明 渚 中肃川広司

東京都品川区二葉2の9の15古 河電気工業株式会社中央研究所内

fD出 頭 人 古海電気工業株式会社

创代 理 人 弁理士 植木繁

## 発明の詳細な説明

本発明はアルミニウム又はアルミニウム合金 (以下アルミニウムと言う)の陽極酸化皮膜を對 15 孔処理する方法に関するものである。

陽極酸化されたアルミニウムの表面の汚染防止、 耐食性の向上および酸化皮膜に付与された着色剤 の保護安定のために通常、陽極酸化皮膜の割孔処 理を行なつているものである。

従来、この封孔処理の方法としては例えば陽極 酸化皮膜を3 気圧以上の加圧水凝気で 2 0分以上 処理する加圧水素気法、陽極酸化皮膜を100C の静勝水中に 15分以上浸漬して処理する排酵水 法、陽極酸化皮膜を多量の加水分解性金属塩とく 25 した浴中に陽極処理したアルミニウム又はアルミ に酢酸ニツケル潜しくは酢酸コパルトを溶解させ た加温水溶液に浸液して処理する酢酸ニッケル法、 若しくは酢酸コパルト法、陽極酸化皮膜を焦クロ ム酸塩又はクロム酸塩を主成分とする加盟水溶液 ーダ(水ガラス)の加温水溶液に浸漬して処理す る硅酸塩法などが実施されている。

しかし上記の如き従来の製孔処理方法は種々の 欠点を有するものである。

即も加圧水業気法は従来広く行なわれているも 25 る。 ので、耐孔された陽極酸化皮膜の性質は相当よい ものであるが、最確方式に適せず、設備費、経費

が高くつき特に大型アルミ部品を処理するのには、 あまり適当でなく、かかる理由から海陽水法ある いは酢酸ニッケル法などの加熱水溶液に浸漬する 万法が行なわれるようになつてきた。

ところが肺腫水法は簡単であるが對孔効果が充 分でない欠点をもち、又酢酸ニッケル法域は酢酸 コバルト法は沸騰水法よりもすぐれた封孔効果を 示すがなお不充分であり、また劇孔処理面にしば しば白色粉末状の析出物を生じ、パフ腺を操作等 東京都千代田区丸の内 2の 6の 1 10 の方法で除去しなければならず、かかる仕上げ工 程の必要と原料価格が高いため、製品価格が高く なる欠点がある。

> また重クロム砂塩又はクロム酸塩水溶液に浸液 する方法は製品に黄色の着色がのとる。

> 又硅酸ソーダ水溶液に浸渍する方法は皮膜の耐 食性は多少向上するが、他の処理法にくらべて効 果が少なく、且つ塗装する場合に強料の密案性が 悪い。

本発明は上記従来方法の欠点を除去し、すぐれ 20 た封孔効果を有し、且つ処理方法が容易であり、 しかも安価に実施しうるアルミニウムの帰極酸化 皮膜の割孔処理方法を提供するものである。

即ち本発明はヒドラジンを含む水溶液にニツケ ル塩、コバルト塩のいずれか、または両方を密解 ニウム合金を浸液処理することを特徴とするもの である。

なおこの浴にスルホサリテル酸、スルホサリチ ル酸塩のいずれか、または両者を加えて処理する に長漬して処理する方法、陽極酸化皮膜を軽酸ソ 30 ことにより封孔効果を、より高めることができる。 また、該浴に水準性キレート化合物を形成する性 質を有するアミノポリカルホン酸 (以下単にアミ ノポリカルポン酸という)を添加して使用すると 裕の封孔効果を増大し、またその効果を永続させ

> 本発明に用いるヒドラジン水粉液はヒドラジン またはその抱水物を水にとかしたもので、その使

**\$**0

用濃度は 0.00 19/ 化以上とするものであり、 酸濃度以下ではその効果を示すものである。

ただし、あまり緩いものを用いても経済的でな く、また沸騰に近い磁度で渡いものを用いると射 孔生成物が処理表面にみられて試算を必要とし、 5 却つて実用的でない。

かかる見地より実界的機匠としては、他水ヒド ラジン(H<sub>2</sub> N・NH<sub>2</sub> ・H<sub>2</sub> O)の80%水酔 禊を 1 ℓ当り 0.0 1~ 1 0 cc 程度使用するもの である。

本発明に用いるニツケル塩、コパルト塩の主な ものは酢酸塩、硫酸塩であるが、それらの使用機 度は0.0018/化以上とするものであり、通常 好ましくは 8.005~19/2である。本発明K 於てニッケル塩、コパルト塩の効果はヒドラジン 15 の効果を永続させ、高濃度裕の使用を可能とする との相乗効果において水溶液の封孔効果を増大し、 特にヒドラジンの使用によつてアルマイト皮膜の・ アルカリ耐食性がすぐれ、他方耐酸性が中や劣る のを補つて優れたアルカリ耐食性と耐酸性を兼ね

本発明に用いるスルホサリチル酸塩の主なもの はナトリウム塩であるが、スルホサリチル酸また はその塩の使用濃度は 0.00 1 8 / 化以上とする ものであり、砂機度以下ではその効果が薄く、そ の復度が増すと効果が著しくなるが通常好ましい。25 孔効果を評価した。 濃度は0.01~29/ℓである。

本発明に於てスルホサリテル酸またはその塩の 効果はヒドラジンおよびニッケル塩、コパルト塩 との相乗効果において水軽液の封孔効果を増大し、 且つ処理表面の清酔さを改良し、濁りや劣化を防 30 ノンパイオレット染料染色汚れ試験、油性敏能用 ぎ、水溶液の効果を永続させ、高濃度裕の使用を 可能とする。

また本発明に用いるアミノポリカルポン酸例え はニトリロ三酢酸、ハイドロオ中シエチルエチレ ンジアミン三酢酸、エチレンジアミン四酢酸、ジ 35

エチレントリアミン五酢酸、それらの誘導体、そ れらの塩などであるが、特にエチレンジアミン四 酢酸、エチレンジアミン図酢酸2ナトリウム、ハ イドロオキシエチルエチレンジアミン三酢酸、エ チレンジアミン四酢酸 2トリエタノールアミンが 有効であり、その使用濃度は0.0019/化以上 とするものであり、歐磯度以下ではその効果が薄 く、その養康が増すとその効果が著しくなるが通 常好ましい濃度は 0.0 1~2 8 / 2であり、また

本発明に於て、アミノボリカルボン酸の効果は、 溶の對孔効果を増大し、且つ処理表面の清浄さを 改良し、また水溶液の潤りや劣化を防ぎ、水溶液 次に本発明方法を突施例について説明する。

10 必要に応じ混合使用して効果を高めることもでき

脱脂したアルミニウム押出型材( 63 S・JI S A2S5相当品)を陽極として温度20℃の15 %(重量)硫酸水溶液に浸渍し、電流 密度 1 3 備え、且つ表面の訪汚性のすぐれた炭面を与える。20 A/dm2 で3 0分間隔極酸化処理を行ない、これ について第1次に示す90℃および100℃の本 発明処理液および従来用処理液を用い、これに 20分間浸渍処理した後、水洗して乾燥したもの。 と、従来の沸騰水中で封孔したものとについて樹

その結果を無し表に示す。

尚、封孔評価は割孔処超後の外観、アルカリ耐 **食性試験、CASS試験(NaCℓ-CuCℓ**2 ーCH。COOH水海液噴霧試験)、アンスラキ ペン汚れ試験(書いたあと、アルコールで試剤)、 Scott試験(KF-H.SOA 水溶液腐食後、 赤色染料染色汚れ試験 )、塗装試験(外観と密幕 試験)等により行なつた。

5

6

|     |          | 12)  | *                         | 押十          | 乡熊 🕏                     | 30 长 4               | R RF                        | 100     | )E          | 2            | 2        | ٦        | *                   | *       | 88     |           |
|-----|----------|------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|-------------|--------------|----------|----------|---------------------|---------|--------|-----------|
|     | 炒        | X11) | 諡                         | 朝子          | 6 船 2                    | \$ 发 \$              | 平式                          | 100     | <b>18</b> 8 | • <b>a</b> K | 3        | ķ        | 2                   | ì       | 128    | è         |
|     | 就 米 方    | (10) | 専鞭ニタケグ                    | 5.69/8      | 酢酸コパルト<br>1.0 <i>9/2</i> | •                    | **                          | 100     | \$4         | ΦĽ           | <b>3</b> | ·<br>英   | ₩.                  | k       | 3,     | d         |
|     |          | 6    | 0.6                       | 0.15        |                          |                      | 0.1                         | 190     | #8          | ¥            | •        | ٥        | ŧ                   | à       | b      |           |
|     |          | (8)  | 8                         | 0.2         |                          | 0.2                  |                             | 9.0     | 196         | •            | *        | 77       |                     | à       | ٠      | à         |
| 胀   | 敚        | (1)  | 0.8                       | 0.1         |                          | 0.0 5                | 0.05                        | 9.0     | <b>1</b>    | ą            | 4        |          | ą.                  | ٠       | R      | 8         |
|     | 七        | (9)  | rc                        | , 80        | 0.5                      | 0.5                  |                             | 100     | 倭           | 3            | ŧ        | ь        | b                   | W       | *      | *         |
| - 3 | <b>5</b> | (\$) | 0.5                       | 0.1         | 0.0 5                    | 0.05                 | 0.0 5                       | 100     | ₩           | ł            |          | ş        | b                   |         | à      | à         |
|     | **       | (4)  |                           | 0.15        | 0.15                     | 0.03                 | 0.03                        | 06      | <b>€</b> €  | *            | 4        | a.       | à                   | •       |        | à         |
| 鈱   | ₩        | (3)  | 10                        | 0.05        | 1                        |                      |                             | 06      | ₩.          | 8            | Ŋ        | ğ        | æ                   | *       | 0      | •         |
|     |          | (2)  | 0.5                       | 0.1         | 0.1                      |                      |                             | 06      | <b>18</b> 6 | *            | •        | *        | £                   | TI.     | b.     | •         |
|     |          | (1)  | 0.0 2                     | 0.00        |                          |                      |                             | 100     | <b>18</b>   | Ł            | ì        | •        |                     | 14      | Ł      | •         |
|     | 処理 方 法   |      | 梅木ヒドラジンの80%<br>水苺液 (cc/l) | 酢酸ニッケル(タ/C) | スルホサリチル酸 (タ/と)           | エチレンジアミン四酢酸<br>(8/8) | 同上のニトリエタノール<br>  ブミン猫 (タ/と) | 処理温度(で) | 外           | アルカリ耐食性      | 衛免報記スン   | CASS 號 縣 | アンスラキノンバイオ<br>アツト試験 | Scott R | 雄雄後の外觀 | 器 林 爾 帝 任 |
|     |          |      | 緻                         | !           | <b>#</b>                 | 镃                    |                             |         |             | 幕            | 7        | #        | <b>I</b>            | Į       | 3      |           |

7

第1表中ヒドラジンの濃度が大きい方が、耐て ルカリ試験、CASS試験などの耐食性がよい。

また、スルホサリチル酸を添加した浴は添加し ない浴より割孔処理皮膜の耐食性がよく、表面が 清浄であり、またアミノポリカルポン酸を添加し 5 水に滲めることも極めて容異である等、顕著な効 た浴は添加しない浴より封孔処理皮膜の耐食性が よく、幾面が清浄であり、裕は永く使つても俗中 に沈降物を生じない。

第1表から明らかな如く本発明処理方法により 一段と優れていることがわかる。

また前記アルミニウム押出材のほか施アルミニ ウム及び他のアルミニウム合金についても、陽極 酸化皮膜の割孔処理を試みたが、前記突施例の場 合と同様の結果がえられた。

また陽極酸化皮膜の厚いもの及び薄いもの、ま た電解着色したものについても試みたが、何れも 優れた對孔処理を行なりことができた。

このように、本発明処理方法によれば割孔処理 た封孔処理効果が短時間に得られ、また塗料の密 着性もすぐれている。

8

また処理自体が配めて容易に且つ安価に実施し うる。

また本発明に使用する裕の組成は高濃度の液体 として貯蔵および運搬が容易であり、またこれを 果を有するものである。

## の特許請求の範囲

1 ヒドラジンを0.0019/P以上含む水溶液 に、ニッケル塩、コバルト塩のいずれか、さたは 對孔処理したものは、従来の処理方法に比較し、 10 両方を 0.00 1 g / ℓ以上溶解した浴中に陽極酸 化したアルミニウム又はアルミニウム合金を浸漬 処理することを特徴とするアルミニウム又はアル ミニウム合金の陽極酸化皮膜の封孔処理法。

2 ヒドラシンを0.0014/2以上と、ニッケ 15 ル塩、コペルト生のいずれか、または両方を 0.0 0 1 g/ L以上とスルホサリチル酸、スルホ サリテル酸塩、水溶性キレート化合物を形成する アミノポリカルポン酸より避ばれる 1種又は 2種 以上を、各3.0019/化以上含む水溶液に陽極 した皮膜の表面は極めて滑浄で潜色もなく、優れ 20 酸化したアルミニウム又はアルミニウム合金を侵 **資処理することを特徴とするアルミニウム又はア** ルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐孔処理方法。